

## ポリブタジエン粒子-SiO<sub>2</sub>粒子 2 成分コロイド集積膜の形成と多孔化

### Bimodal colloidal assembly of PB particles and SiO<sub>2</sub> particles and formation of porous film

東北大工<sup>1</sup>, 東北大院工<sup>2</sup>, 東北大 WPI<sup>3</sup>, 東北大多元研<sup>4</sup>, JST さきがけ<sup>5</sup>

○佐藤浩喜<sup>1</sup>, 金原雅晃<sup>2</sup>, 齊藤祐太<sup>2</sup>, 下村政嗣<sup>3,4</sup>, 藤浩<sup>4,5</sup>

Tohoku Univ.<sup>1</sup>, Graduate school of Eng. Tohoku Univ.<sup>2</sup>, WPI-AIMR Tohoku Univ.<sup>3</sup>, IMRAM Tohoku Univ.<sup>4</sup>, PRESTO JST.<sup>5</sup>,

○Hiroki Sato<sup>1</sup>, Masaaki Kanahara<sup>2</sup>, Yuta Saito<sup>2</sup>, Masatsugu Shimomura<sup>3,4</sup>, Hiroshi Yabu<sup>4,5</sup>

E-mail: hiroki.s@mail.tagen.tohoku.ac.jp

波長程度の粒径をもったコロイド粒子が集積したコロイド結晶、及びそれを鋳型として形成される逆オパール多孔体は三次元フォトニック結晶として、波長選択性的な光透過や屈折率の制御など様々な光学特性を発現する。コロイド結晶及び逆オパール構造の作製方法として自己集合によるコロイド粒子の配列、鋳型粒子と溶解性の異なる物質の充填、鋳型粒子の除去という段階を踏む手法が一般に知られている<sup>1)</sup>。一方多成分のコロイド粒子を自己集合過程により配列させることで集合体膜を作製し、T<sub>g</sub>の差を利用することで、一方の物質を融解させマトリクス中にコロイド結晶を形成する手法も報告されている<sup>2)</sup>。本研究ではT<sub>g</sub>が常温以下のポリブタジエン(PB)粒子とシリカ粒子の混合によりPBマトリクス中にコロイド結晶を室温で作製する手法を考案した。さらにフッ化水素酸(HF)処理により作製した集合体膜の多孔化を試みた。

PB( $M_n: 13,000, M_w/M_n: 1.05$ )のテトラヒドロフラン(THF)溶液(1.0 g/l)3 ml に超純水 3 ml を滴下し、THFを蒸発除去して PB 粒子を作製した<sup>3)</sup>。PB 粒子の水分散液とシリカ粒子の水分散液の混合液を PET 基板上にキャスト後放置し水を蒸発させ、得られた集合体膜を走査型電子顕微鏡(SEM)で観察した。集合体膜を OsO<sub>4</sub>水溶液に 2h 浸漬し PB を架橋した。サンプルを 45%HF 中で 30min 搅拌し、超純粋で洗浄後乾燥した後、SEM で観察した。

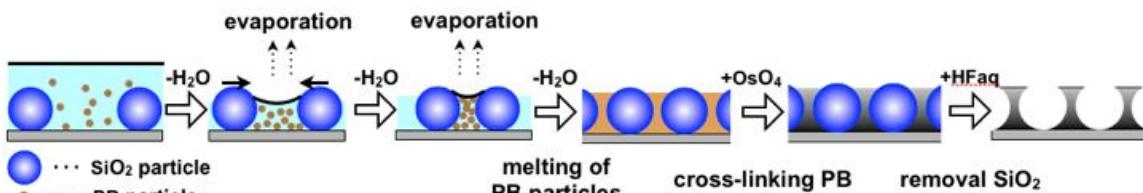


Fig.1 schematic illustration of co-assembly of PB particles and silica particles and formation of porous membranes

Fig.1 に集合体膜の形成及び多孔化の過程の模式図を示す。水の蒸発に伴い自己集合するシリカの間隙に PB 粒子が閉じ込められ、PB が融着することで規則的に配列した集合体が形成されると考えられる。シリカ粒子のみで作製したコロイド結晶及び HF 処理前後におけるサンプルの SEM 像を Fig2.(a),(b),(c) に示す。規則的な配列構造が観察され HF 処理後には逆オパール構造が観察できた。

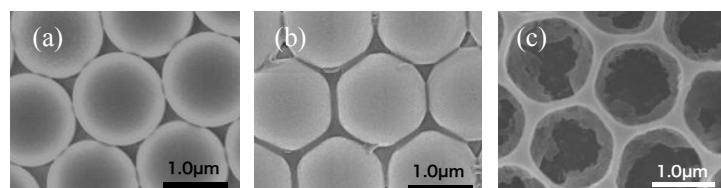


Fig.2 SEM images of a SiO<sub>2</sub> colloidal crystal(a), aggregates of PB particles and SiO<sub>2</sub> particles before HF treatment(b)and after HF treatment(c), respectively

1) O.D.Velev., T.A.Jede., R.F.Lobo., A.M.Lenhoff. *Nature*. **1997**, 447-448

2) Jianjun Wang., Qin Li., Wolfgang Knoll, Ulrich Jonas. *J.AM.CHEM.SOC.* **2006**, 128, 15606-15607

3) H.Yabu. *Bull. Chem. Soc. Jpn.* **2012**, Vol.85, No.3, 265-274